

15-5ポリマーフロンティア21 高分子成形加工の最新技術

— 実用化の進む精密成形加工技術その基礎から応用 —

主催：高分子学会 行事委員会

日時：2016年2月10日（水）10:20～17:20

場所：東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール

1. マイクロ・ナノモルディングの課題と最新の研究動向

（山形大院工）伊藤 浩志

2. ナノインプリントによる機能デバイスの作製と応用

（阪府大院工）平井 義彦

3. ナノインプリント技術

（SCIVAX）須崎 泰正

4. 微細加工技術の細胞培養器材への応用

（大日本印刷）土屋 勝則

5. 分子配向の制御による高性能材料の設計

～流れと垂直方向へ配向した押出シートやベニヤ板構造を形成した射出成形体の調製～

（北陸先端大院マテリアル）山口 政之

6. 粘弾性考慮による射出成形時の残留応力解析について

（東レエンジニアリング）山川 耕志郎

精密成形加工の研究開発の最新動向を紹介いただきます。
奮ってご参加下さい。

定員 100名

参加費 ①企業21,600円 ②大学・官公庁10,800円 ③学生1,080円

④名誉・終身・フェロー・ゴールド会員・シニア会員3,240円

※当日に会場でのご参加も可（定員になり次第締め切らせていただきます）

詳細・お申込み：<https://www.spsj.or.jp/entry/annaidetail.asp?kaisaino=1098>



【行事委員会】